PS'1 PS /PTO 15 FEB 2005

PCT/JP03/10207

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

11.08.03

REC'D 26 SEP 2003

PCT

MIDO

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2002年 8月20日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-239728

[ST. 10/C]:

[JP2002-239728]

出 願 人 Applicant(s):

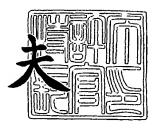
株式会社荏原製作所 株式会社荏原電産

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 9月11日

今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

EB2888P

【提出日】

平成14年 8月20日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

F04C 18/00

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社 荏原電産

内

【氏名】

飯島 直樹

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社 荏原電産

内

【氏名】

渡辺 二郎

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社 荏原電産

内

【氏名】

千野 宏之

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社 荏原製作

所内

【氏名】

柳澤 清司

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社 荏原製作

所内

【氏名】

川村 毅

【特許出願人】

【識別番号】

000000239

【氏名又は名称】

株式会社 荏原製作所

【代表者】

依田 正稔

【特許出願人】

【識別番号】

000140111

【氏名又は名称】 株式会社 荏原電産

【代表者】

楠畑 克彦

【代理人】

【識別番号】

100091498

【弁理士】

【氏名又は名称】

渡邉 勇

【選任した代理人】

【識別番号】

100092406

【弁理士】

【氏名又は名称】 堀田 信太郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100093942

【弁理士】

【氏名又は名称】 小杉 良二

【選任した代理人】

【識別番号】 100109896

【弁理士】

【氏名又は名称】 森 友宏

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 026996

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9112447

【包括委任状番号】 0018636

【包括委任状番号】 9401322

【プルーフの要否】 要



【発明の名称】 真空ポンプ及びその起動方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ケーシング内に回転自在に配置されたポンプロータを備える 真空ポンプにおいて、

回転動作及び停止動作を組み合わせた所定のパターンに沿って前記ポンプロータを正方向又は逆方向に回転させるポンプロータ制御部を設けたことを特徴とする真空ポンプ。

【請求項2】 前記ポンプロータが正常に回転しているか否かを判断する状態判断手段を備え、前記状態判断手段によって前記ポンプロータが正常に回転していないと判断された場合に、前記ポンプロータ制御部を作動させるように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の真空ポンプ。

【請求項3】 ケーシング内に回転自在に配置されたポンプロータを備える 真空ポンプの起動方法において、

前記真空ポンプの起動時に、回転動作及び停止動作とを組み合わせた所定のパターンに沿って前記ポンプロータを正方向又は逆方向に回転させることを特徴とする真空ポンプの起動方法。

【請求項4】 前記ポンプロータが正常に回転していない場合に、前記パターンに沿って前記ポンプロータを回転させることを特徴とする請求項3に記載の真空ポンプの起動方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

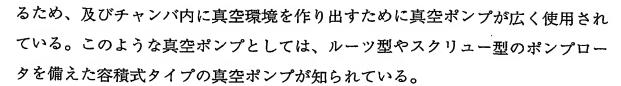
【発明の属する技術分野】

本発明は、真空ポンプ及びその起動方法に係り、特に、半導体製造装置等のチャンバを真空に排気するために用いられる真空ポンプ及びその起動方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

半導体製造装置では、半導体製造工程に使用されるガスをチャンバから排気す



[0003]

一般に、容積式の真空ポンプは、ケーシング内に配置された一対のポンプロータと、このポンプロータを回転駆動するためのモータとを備えている。一対のポンプロータ間及びポンプロータとケーシングとの間には微小なクリアランスが形成されており、ポンプロータはケーシングに非接触で回転するように構成されている。そして、一対のポンプロータが同期しつつ互いに反対方向に回転することにより、ケーシング内の気体が吸入側から吐出側に移送され、吸入口に接続されるチャンバなどから気体が排気される。

[0004]

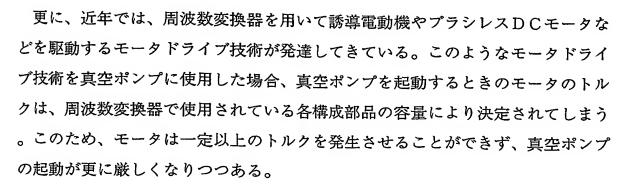
半導体製造工程に使用されるガスには、ガスの温度が低下すると固形化あるいは液状化する成分が含まれるものがある。通常、上述した真空ポンプは、ガスを移送する過程で圧縮熱が発生するため、運転中の真空ポンプはある程度高温となっている。従って、真空ポンプが高温を維持している間は、上記真空ポンプを用いて上述した成分を含むガスを排気した場合でも成分が固形化または液状化せず、良好な真空排気が行われる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、真空ポンプの運転を停止し、真空ポンプの温度が徐々に低下すると、ガス中に含まれる成分が固形化あるいは液状化し、ポンプロータやケーシングの間の隙間などに堆積してしまう(以下、この固形化、液状化した成分を生成物という)。このため、生成物がポンプロータの回転を妨げ、モータの起動トルクではポンプロータを回転させることができずに真空ポンプの再起動に失敗するという問題が生じていた。また、このような状態では、真空ポンプの再起動ができないだけでなく、モータに過剰な負荷が掛かってモータが過熱するおそれがあり、真空ポンプの安全な運転が阻害されるという問題も生じさせていた。

[0006]



[0007]

本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたもので、ケーシング内で 固形化または液状化した生成物等がポンプロータの回転を妨げるような場合でも 、真空ポンプを正常に起動させることができる真空ポンプ及びその起動方法を提 供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】

上述した目的を達成するために、本発明は、ケーシング内に回転自在に配置されたポンプロータを備える真空ポンプにおいて、回転動作及び停止動作を組み合わせた所定のパターンに沿って前記ポンプロータを正方向又は逆方向に回転させるポンプロータ制御部を設けたことを特徴とする。

[0009]

このように構成された本発明によれば、ケーシング内に固形化または液状化した生成物等がポンプロータの回転を妨げるような場合であっても、所定のパターンに沿って回転するポンプロータによってこの生成物等を除去することができ、真空ポンプを正常に起動することが可能となる。

[0010]

本発明の好ましい一態様は、前記ポンプロータが正常に回転しているか否かを 判断する状態判断手段を備え、前記状態判断手段によって前記ポンプロータが正 常に回転していないと判断された場合に、前記ポンプロータ制御部を作動させる ように構成されていることを特徴とする。これにより、ポンプロータが正常に回 転駆動できる場合は、通常の起動動作が行われるので、真空ポンプを速やかに起 動させることができる。



【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、本実施 形態に係る真空ポンプは、半導体製造装置のチャンバ内のガスを排気するために 使用される真空ポンプであるが、本発明はこれに限定されるものではない。

図1は本発明の第1の実施形態に係る真空ポンプの断面図を示す。

[0012]

図1に示すように、本実施形態に係る真空ポンプは、ねじ溝を有する一対のポンプロータ1,1と、ポンプロータ1,1が収容されるケーシング2と、ポンプロータ1,1を回転駆動するモータ3とを備えている。各ポンプロータ1,1は、軸受5,5により回転自在に支持された2本の軸4,4にそれぞれ固定されている。

[0013]

一方の軸4にはモータロータ3 aが固定されており、このモータロータ3 aの周りにはモータステータ3 bが配置されている。そして、このモータロータ3 a及びモータステータ3 bによりモータ3が構成される。なお、本実施形態では、モータ3として誘導電動機が使用されている。2本の軸4,4の端部には、それぞれタイミングギヤ6,6が固定され、このタイミングギヤ6,6により、一対のポンプロータ1,1が互いに同期しつつ反対方向に回転するようになっている。一対のポンプロータ1,1間及びポンプロータ1,1とケーシング2との間には微小な隙間が形成されており、各ポンプロータ1,1は、ケーシング2に非接触で回転するようになっている。

[0014]

このような構成において、一対のポンプロータ1, 1が回転することにより、 吸入口7から吸入されたガスが各ポンプロータ1, 1のねじ溝に従って排気側に 移送され、排気口8から排気される。そして、吸入側から排気側にガスが連続し て移送されることにより、吸入口7に接続されるチャンバ(図示せず)内のガス の真空排気が達成される。

[0015]

図1に示すように、本実施形態に係る真空ポンプは、真空ポンプの運転を制御する制御システム10を備えており、この制御システム10には、ポンプロータ1の回転及び停止動作を制御するポンプロータ制御部15が内蔵されている。

図2は本発明の第1の実施形態に係るポンプロータ制御部を含む制御システム を示す概略図である。

図2に示すように、制御システムは、3相電源11と、漏電遮断器(ELB) 12と、電磁接触器13と、サーマルプロテクタ14とを備えている。また、電磁接触器13には、ポンプロータ1の回転及び停止動作を制御するポンプロータ 制御部15が接続されている。なお、漏電遮断器(ELB)に代えて、サーキットブレーカ(CB)を用いてもよい。

[0016]

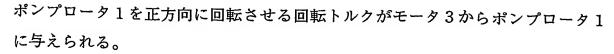
ポンプロータ制御部15には真空ポンプの起動スイッチ(図示せず)が接続されており、この起動スイッチが操作されると、ポンプロータ制御部15から電磁接触器13に起動指令が送信されるようになっている。電磁接触器13は起動指令を受けて作動し、3相電源11から3相電圧がモータ3に印加される。そして、モータ3からポンプロータ1に正方向への回転トルクが与えられ、これにより真空ポンプが起動される。なお、サーマルプロテクタ14は、モータ3に過負荷が掛かった場合には3相電源11からの電流を遮断して真空ポンプの運転を停止させるように構成され、これにより、モータ3の過負荷や過熱が防止される。

[0017]

ポンプロータ制御部15にはタイマー16が内蔵されており、真空ポンプを起動した際に、予めタイマー16に設定された所定のパターンに沿ってポンプロータ1を回転又は停止させるようになっている。本実施形態では、正転、停止、正転の順にポンプロータ1が駆動されるようにタイマー16のパターンが設定されている。

[0018]

従って、本実施形態に係る真空ポンプを起動すると、まず、ポンプロータ1を 正方向に回転させる回転トルクがモータ3からポンプロータ1に与えられる。そ の後、一旦ポンプロータ1に与えられる回転トルクが0になる。その後、再び、



[0019]

このように、真空ポンプの起動時に、ポンプロータ1を回転させた後、一旦停止し、再度ポンプロータ1を回転させることにより、ポンプロータ1とケーシング2との間などに堆積した生成物に、ポンプロータ1の力を加えることができる。その結果、例えば、固形化した生成物を脆くすることができ、真空ポンプを起動させることが可能となる。なお、ポンプロータ1が回転動作と停止動作を数回繰り返すようなパターンをタイマー16に設定すれば、さらに確実に生成物を除去することができる。

[0020]

次に、本発明の第2の実施形態について図3を参照して説明する。なお、真空ポンプの基本的構成は第1の実施形態と同様であるので、重複する説明を省略する。

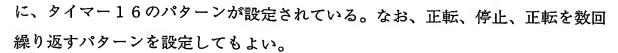
図3は本実施形態に係るポンプロータ制御部を含む制御システムを示す概略図である。

[0021]

図3に示すように、本実施形態に係る制御システムは、3相電源11と、漏電 遮断器(ELB)12と、周波数変換器21とを備えている。周波数変換器21は、整流部22と、モータ3を回転させる波形を生成するパワートランジスタ部23と、周波数変換器21を制御する周波数変換制御部24とを備えている。また周波数変換器21には、ポンプロータ1の回転及び停止動作を制御するポンプロータ制御部15が接続されている。

[0022]

ポンプロータ制御部15には、第1の実施形態と同様に、タイマー16が内蔵されている。即ち、図示しない起動スイッチが操作されると、ポンプロータ制御部15から周波数変換器21に起動指令信号が送信され、予めタイマー16に設定された所定のパターンに基づいてポンプロータ1が回転する。本実施形態でも、第1の実施形態と同様に、正転、停止、正転の順でモータ3を作動させるよう



[0023]

本実施形態では、モータとして誘導電動機が使用されているが、周波数変換制 御部24をブラシレスDCモータ制御部に置き換えることにより、誘導電動機に 代えてブラシレスDCモータを使用することができる。この場合でも、誘導電動 機を用いた場合と同様に、所定のパターンに基づいてポンプロータを回転させる ことが可能である。

[0024]

次に本発明の第3の実施形態について図4を参照して説明する。なお、真空ポンプの基本的構成及び同一名称が付された制御システムの各構成については第1の実施形態と同様であるので重複する説明を省略する。

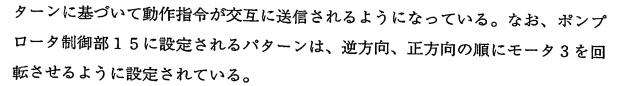
図4は、本実施形態に係るポンプロータ制御部を含む制御システムを示す概略 図である。

[0025]

図4に示すように、制御システムは、3相電源11と、漏電遮断器(ELB) 12と、第1の電磁接触器13A及び第2の電磁接触器13Bと、サーマルプロテクタ14とを備えている。また、モータとして誘導電動機が使用されている。第1の電磁接触器13A及び第2の電磁接触器13Bは、それぞれポンプロータ制御部15に接続されており、ポンプロータ制御部15からの作動指令を受けることによって作動するようになっている。第1の電磁接触器13Aは、3相電源11からの3相電圧をそのままの相順でモータ3に印加するようになっている。一方、第2の電磁接触器13Bは、3相電源11からの3相電圧の相順を反転させるように構成されている。

[0026]

ポンプロータ制御部15は、第1の電磁接触器13A及び第2の電磁接触器13Bを介して予め設定された所定のパターンに沿ってポンプロータ1を正方向又は逆方向に回転させるように構成されている。より具体的には、ポンプロータ制御部15から第1の電磁接触器13A又は第2の電磁接触器13Bに、所定のパ



[0027]

このように構成された本実施形態の具体的な動作について説明する。真空ポンプの起動スイッチを操作すると、まず、ポンプロータ制御部15から第2の電磁接触器13Bに動作指令が送信される。そして、第2の電磁接触器13Bが作動することにより、相順が反転した3相電圧がモータ3に印加され、これにより、モータ3からポンプロータ1には逆方向に回転させる回転トルクが与えられる。その後、第2の電磁接触器13Bの動作指令が停止され、同時に、ポンプロータ制御部15から第1の電磁接触器13Aへ動作指令が送信される。そして、第1の電磁接触器13Aが作動することにより、3相電源11からの3相電圧がそのままの相順でモータ3に印加され、これにより、モータ3からポンプロータ1には正方向に回転させる回転トルクが与えられる。

[0028]

このように、真空ポンプの起動時に、逆方向又は正方向にポンプロータ1を回転させることにより、ポンプロータ1とケーシング2との間などに堆積した生成物にポンプロータ1の力を加えることができる。その結果、生成物が除去され、真空ポンプを起動させることが可能となる。

[0029]

次に本発明の第4の実施形態について図5を参照して説明する。なお、本実施 形態に係る真空ポンプの基本的構成及び同一名称が付された制御システムの各構 成については第2の実施形態と同様であるので重複する説明を省略する。

図5は、本実施形態に係るポンプロータ制御部を含む制御システムを示す概略 図である。

[0030]

図5に示すように、ポンプロータ制御部15は、真空ポンプを起動させる起動 指令101と、所定のパターンに沿ってポンプロータ1を正方向又は逆方向に回 転させるための制御信号102とを周波数変換制御部24に送信するようになっ



ている。なお、本実施形態に係るポンプロータ制御部15には、第3の実施形態 と同様に、真空ポンプ起動時のポンプロータ1が、逆方向、正方向の順に回転す るパターンが設定されている。

[0031]

図5に示す本実施形態に係る制御システムによる起動動作は次のようになる。即ち、図示しない起動スイッチを操作すると、ポンプロータ制御部15から周波数変換制御部24に起動指令101が送信される。同時に、ポンプロータ制御部15から周波数変換制御部24には、モータ3を逆方向に回転させる制御信号102が送信され、これにより、モータ3からポンプロータ1に逆方向に回転させる回転トルクが与えられる。その後、ポンプロータ制御部15から、モータ3を正方向に回転させる制御信号102が送信され、これにより、モータ3からポンプロータ1に正方向に回転させる回転トルクが与えられる。

[0032]

なお、本実施形態では、モータとして誘導電動機が使用されているが、周波数変換制御部24をブラシレスDCモータ制御部に置き換えることにより、誘導電動機に代えてブラシレスDCモータを使用することができる。この場合でも、誘導電動機を用いた場合と同様に、所定のパターンに基づいてポンプロータを正方向または逆方向に回転させることが可能である。

[0033]

次に本発明の第5の実施形態について図6を参照して説明する。なお、本実施 形態に係る真空ポンプ及び制御システムの基本的構成は第4の実施形態と同様で あるので重複する説明を省略する。

図6は、本実施形態に係るポンプロータ制御部を含む制御システムを示す概略 図である。

[0034]

本実施形態に係る真空ポンプは、起動時のポンプロータ1が正常に回転しているか否かを判断する状態判断手段として、モータ3に供給される電流を監視する電流監視器27を備えている。この電流監視器27は、モータ3に供給される電流に異常がみられた場合には、ポンプロータ1が正常に回転していないと判断す

るようになっている。即ち、ケーシング2内に堆積した生成物等がポンプロータ 1の回転を妨げている場合はモータ3に供給される電流に異常がみられるので、 この電流監視器27によってポンプロータ1が正常に回転していないと判断する ことができる。

[0035]

さらに、電流監視器 2 7 によりポンプロータ 1 の回転が異常であると判断された場合には、電流監視器 2 7 からポンプロータ制御部 1 5 に作動信号が送信されるようになっている。そして、ポンプロータ制御部 1 5 は、この信号を受けることにより作動し、予め設定された所定のパターンに沿ってモータ 3 を回転させるようになっている。

[0036]

即ち、本実施形態では、電流監視器 2 7からポンプロータ制御部 1 5 に作動信号が送信されない限り、ポンプロータ制御部 1 5 は作動しない。従って、ポンプロータ 1 がスムーズに回転できる場合には通常の起動動作が行われ、真空ポンプを速やかに起動させることができる。

[0037]

なお、状態判断手段として、ポンプロータ1の回転を監視する回転監視手段や、ケーシング2内に堆積する生成物の堆積量を監視する生成物監視器などを設けてもよい。生成物監視器を設ける場合は、光学センサや熱電対などを用いてケーシング2内に堆積した生成物の堆積量を測定し、この生成物の堆積量が所定の値にまで達したときは、生成物監視器からポンプロータ制御部15に作動信号を送信するようにすればよい。

[0038]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、ケーシング内に固形化または液状化した生成物等がポンプロータの回転を妨げるような場合であっても、所定のパターンに沿って回転するポンプロータによってこの生成物等を除去することができ、 真空ポンプを正常に起動することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施形態に係る真空ポンプの断面図を示す。

【図2】

本発明の第1の実施形態に係るポンプロータ制御部を含む制御システムを示す 概略図である。

【図3】

本発明の第2の実施形態に係るポンプロータ制御部を含む制御システムを示す 概略図である。

【図4】

本発明の第3の実施形態に係るポンプロータ制御部を含む制御システムを示す 概略図である。

【図5】

本発明の第4の実施形態に係るポンプロータ制御部を含む制御システムを示す 概略図である。

【図6】

本発明の第5の実施形態に係るポンプロータ制御部を含む制御システムを示す 概略図である。

【符号の説明】

- 1 ポンプロータ
- 2 ケーシング
- 3 モータ
- 4 軸
- 5 軸受
- 6 タイミングギヤ
- 7 吸入口
- 8 排気口
- 10 制御システム
- 11 3相電源
- 12 漏電遮断器 (ELB)



1 3	電磁接触器
1 4	サーマルプロテクタ

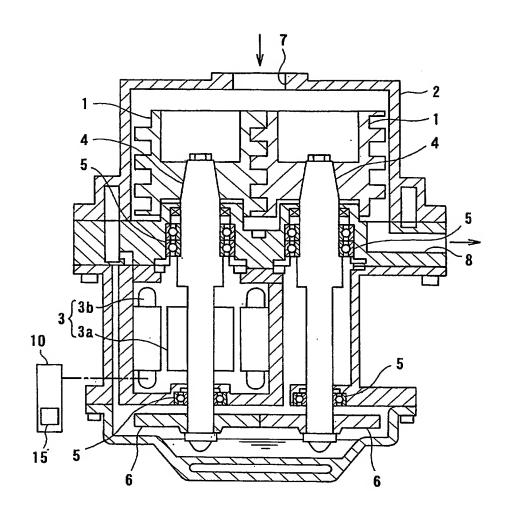
- 15 ポンプロータ制御部
- 16 タイマー
- 2 1 周波数変換器
- 2 2 整流部
- 23 パワートランジスタ部
- 2 4 周波数変換制御部
- 27 電流監視器 (状態判断手段)



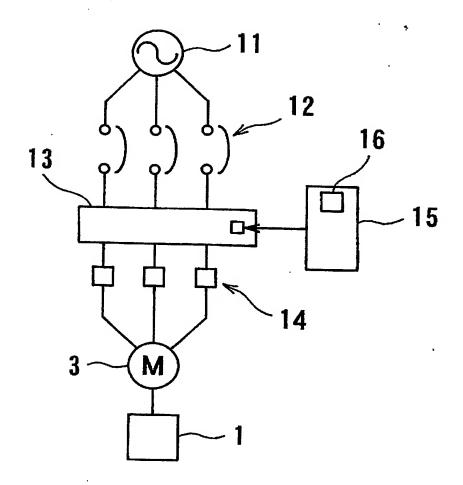
【書類名】

図面

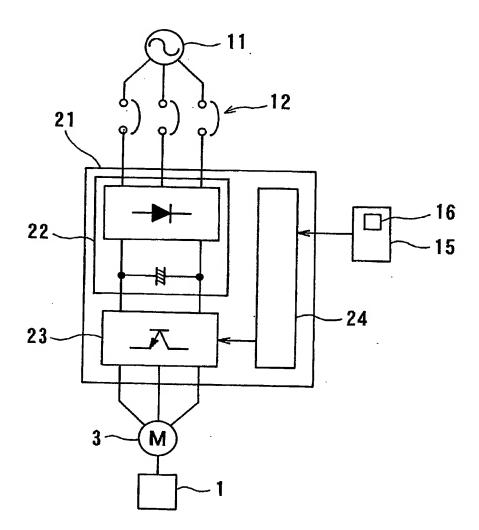
【図1】



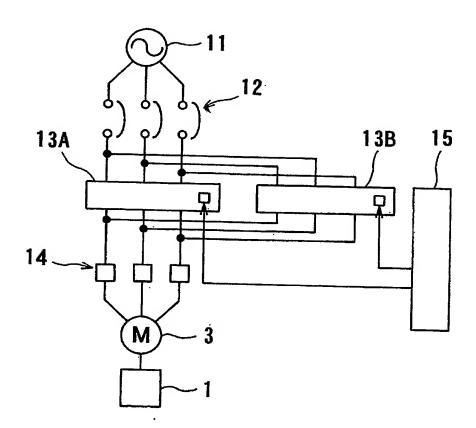
【図2】



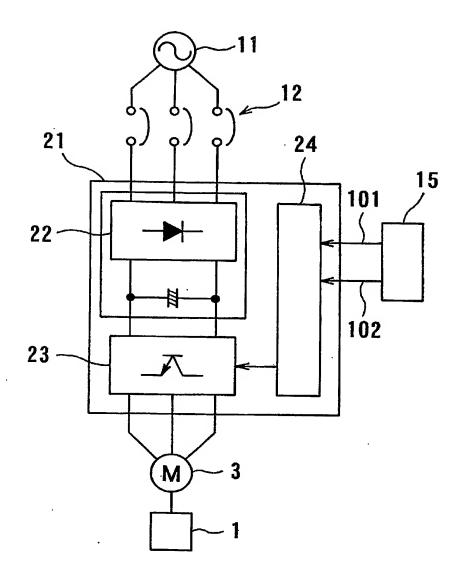
【図3】



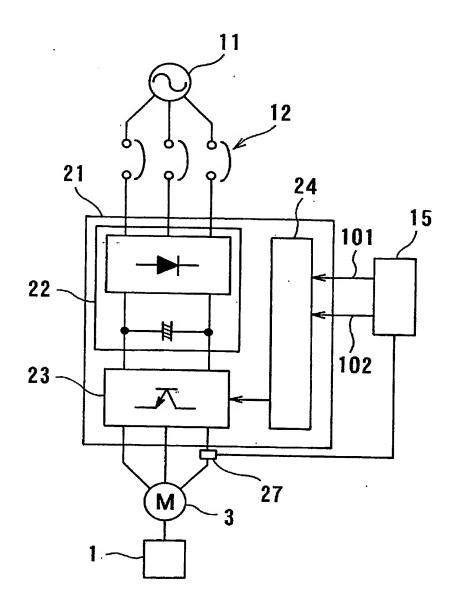
【図4】













【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ケーシング内で固形化または液状化した生成物等がポンプロータの回転を妨げるような場合でも、真空ポンプを正常に起動させることができる真空ポンプ及びその起動方法を提供する。

【解決手段】 ケーシング2内に回転自在に配置されたポンプロータ1,1と、このポンプロータ1を回転駆動するモータ3とを備える真空ポンプにおいて、真空ポンプの起動時に、回転動作及び停止動作を組み合わせた所定のパターンに沿ってポンプロータ1,1を正方向又は逆方向に回転させるポンプロータ制御部15を設けた。

【選択図】 図1

特願2002-239728

出願人履歴情報

識別番号

[000000239]

1. 変更年月日

1990年 8月31日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区羽田旭町11番1号

氏 名 株式会社荏原製作所

特願2002-239728

出願人履歴情報

識別番号

[00014011]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 1990年 8月 6日 新規登録 東京都中央区銀座1丁目3番1号 株式会社荏原電産

2. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名

1995年 2月14日 住所変更 東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社荏原電産